# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP60164723

Publication date:

1985-08-27

Inventor(s):

**SAKAI TOORU** 

Applicant(s):

SEIKO DENSHI KOGYO KK

Requested Patent:

JP60164723

Application Number: JP19840020490 19840207

Priority Number(s):

IPC Classification: G02F1/133; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE: To raise an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed, and another glass substrate, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer.

CONSTITUTION:A columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than an ITO208 in an area except the ITO208. For instance, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several mum on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. A light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

#### ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 164723

Mint Cl.4

G 09 F

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)8月27日

G 02 F 1/133 識別記号  $\begin{smallmatrix}1&1&8\\1&2&3\end{smallmatrix}$ 

D-8205-2H 8205-2H 6731-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

60発明の名称 液晶表示装置

9/00

創特 願 昭59-20490

29出 願 昭59(1984)2月7日

井 明者 79発 坂

徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

セイコー電子工業株式 願人 の出

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

弁理士 最上 79代 理 人 務

発明の名称

液晶表示装置

#### 特許請求の範囲

(1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数 個の液晶駆動用素子をマトリックス状に配置した 基板と、前記基板の対向面に透明電極を付けたガ ラス電極板の周辺を接着剤で接着するととにより 前記基板とガラス電極板とが所定の間隙を有する 状態が形成され、との削険に液晶材料を有する液 晶製示装置において、前記液晶駆動用素子上に所 望の間隊に対応した高さの支柱を電気絶縁体によ り形成し、数支柱により前記書板とガラス電極板 を所望の間隙に設定するととを特徴とする液晶表 示装置。

(2) 前記電気絶録体が、液晶駆動用素子におけ る遮光を成すととを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。

(8) 前配液晶駆動用架子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ダート電極に接 して形成される絶縁膜と、眩絶緑膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであるととを特徴とする特許請求の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリ ソグラフィー工程により形成された合成樹脂材料 であるととを特徴とする特許請求の範囲第1項を いし第8項に記載の液晶表示装置。

#### 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、液晶と禅膜トランジスタ(以下、で F T と略す)を用いた画像設示装置に関するもの であって、一主面上に透明電極を被滑させたガラ ス板とTFT基板との間隙を料度よく制御し、か つTBTへの遮光を図ることを目的とする。

( 従来技術 )

近年、従来のCRTに代る表示装置として背型

の表示装置の開発が盛んに進められている。尊型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 寿命の点で他を使駕しており今後の表示装置とし ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタテイツク駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集積回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 **函路にて選択し、液晶に電圧を印加するととによ** り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前記半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化における便位性により、絶象基板上にTFT として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(のはスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上のTFTより構成された液晶駆動案子(絵案)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス基板上にTBTにより集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画業の大きさを220 μm×165μmとした液晶要示装置が形成される。TBT5は、ソース202,ドレイン208 およびゲート204よりなり、ITO(インジウム 錫酸化物)208は薄い酸化シリコン膜207 を介してコモン電位のITO206とともにコンデンサ6を形成している。

第2図(b)は第2図(a)のエー X 線上の断面図である。 T F T 1を形成したガラス基板 2 1 と一主面上に透明電極 2 8を被潛形成したガラス基板 2 2との間に、F B ー T B 液晶または G ー H 液晶 7を充填することにより液晶セルが構成されることになる。

ガラス基板 2 2 上方より入射した光 1 0 は、傷 向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて 2 4 を 通り、ガラス基板 2 1 ,傷向板 2 4 を 経て通過する。 I T 0 2 8 を よび I T 0 2 0 8 の間に所望の電位を印加することにより、 液晶 7 に 電界を加え液晶分子を ツイストさせ、光 1 0 の液

1部分である。図中の1で期まれた領域が表示領 畝であり、その中に絵楽2aa,2ab,2ba ,286がマトリックス状に配置されている。8 a , 8 b は絵果へのビデオ信号ライン、また 4 a 。 4 b は絵架へのタイミング信号ラインである。 1つの絵果の回路図として特に絵案 2 aakつい ての等価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスメ6によりコンデンサ6にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵景に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラスパネル上に形成された共通電極? 2により液晶でに電界として印加され、それによ **りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ** レビ用)として本液晶袋示パネルを用いる場合は、 級順次走査により、各走査線毎にタイミングをか け、各絵祭に対応したコンデンサーに信号似圧を 保持させる訳である。とのように液晶表示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画案をガ

-4

晶?に対する透明率を制御することにより、透過 型の液晶表示装置が得られることになる。

第8四は前述のTPT、コンデンサ等が一体化された集積回路の製作が終了した第2回(b)の状態のガラス基板21を切り出し、スペーサ11を用いて一主面上に透明電便28を被着したガラス基板22とガラス基板21との間に所定の間険18を設けた状態を示す。この間除19には液晶7が封入される。適当な樹脂より成るシール材12により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の浸入を阻止する。

との種の表示装置において、切り出されたガラス基板 2 1 は 4 4 mm× 5 6 mm と非常に大きい一方で厚みはわずか 1 mm しかない。従って、シール材 1 2 の熱硬化工程で発生した歪は、例えガラス基板 2 1 がそっていない状態で組み立てを始めて 新硬化後はガラス基板 2 1 にそりを生ぜしめ、解8 図(a)に示すようにガラス基板 2 1 の中央がガラス基板 2 2 に接近するか、あるいは解8 図(b)に示すように遠ざかってしまう。

いずれにしても44 mm× 5 6 mm もあるような大きなガラス基板 2 1 を周辺部のみに配列したスペーサ 1 1 だけでそらないようにガラス基板 2 2 と接着させることにはかなりの無理がある。そこでガラスフアイパーを数十μπ程度に細かく切ったものをガラス基板 2 1 の表面に適当な密度で分散させてスペーサの代りとし、ガラス基板 2 1 かよ

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれることにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間険13の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

#### 〔発明の目的〕

以上のような理由により本発明者らはガラスファイバーによる間険18の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すととなく、かつTFTによる集役回路を破壊しないような材質および形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の実施例にもとづいて、第5図とともに説明する。(発明の構成)

まプスペーサの形状であるが円柱または球のように親または点で条徴回路と接触するものは接触点にかいて単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。 つぎにスペーサーの配置であるが、第4図のごと び22とを加圧しながらシール材で封入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した結果においても、画像の均一性は著しく向上し、被晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

以上述べたととを配慮した結果、本発明においては第5回に示すようにIB 0 2 0 8以外の領域に住状の電気絶縁体41をIT 0 2 0 8よりも高く選択的に被潛形成した。電気絶縁体41のガラス基板22との接触断面は第5回に示したような

必ずしも方形に限られるものではない。

T F T の 集 税回路で用いられる電気 絶 教性 物質 としては C ▼ D (化学 気 相 成 長 法 ) による 酸 化 シリコン 膜、 窒 化 シリコン 膜 な ど が ある が、 前 配 柱 状 スペーサ 4 1 の 厚 み が 5 ~ 10 μ m も 必 要 で ある と と を 考 えると、 それらの 厚 み の 均 一 性 や エ ッ チ ン グ 方 法 に 関 して か な り 技 術 的 困難 が 伴 な り と 予 想 さ れる。

#### (実施例)

本発明の実施例においては上記した問題を着いては上記した問題に対してがリイミド樹高分子でものでは、かけれているのでは、からないでは、一つの熱の理によっている。更にはよりによるのでは、ができれているのでは、からないは、からないは、ないのでは、からないないのでは、かられるようになっている。要には、からは、できるのでは、のでは、かられるようになっている。要には、からは、かられるようになっている。要には、からは、かられるようになっている。要には、からは、かられるようになっている。要には、からは、からは、かられるようになっている。要には、からは、かられるようになっている。要には、からは、からは、かられるようになっている。

-11-

となった。

#### (発明の効果)

以上の説明からも明らかなように本発明においては絶縁性の柱状物質をTFT上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破数等については皆無となり、TFTを形成したガラス基板とを接着する工程の組立て歩留りはほぼ100多となった。また同時にTFTに関しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低減することができた。

以上のどとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで実現する上で利用価値 の極めて大きいものである。

#### 図面の簡単な説明

第1図(a)は液晶設示装置のマトリックス配置図、 第1図(b)は液晶表示画架の1つについての等価回 路、第2図(a)は第1図の装置における単位画案の 平面図、第2図(b)は第2図(a)のエース機断面図、 熱硬化後は液晶に溶解しないことも判っている。 そこで、ソース202。ドレイン208の形成後 全面にポリイミドを数μmと厚く塗布し、ITTO 208以外のTPT上の所定の領域に選択的に残 し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を実施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なむ、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 することができる。

一方、外部光が直接TFT表面に入射すると半 導体層 2 0 5 において光伝導効果が生じ、TFT による各種信号伝達の際に放形の変化や電圧の変 化を招き、正常な素子特性を維持できなくなた。 気絶縁体 4 1 をTFT上に形成したところが、前配は 気絶縁体 4 1 をTFT上に形成したとこれが、 ス2 0 2 1 ドレイン 2 0 8 とによって形成の 本2 0 5 におけるチャネル領域への 果も同時に果たすこととなり、光によるリーると 流を 1 桁以上低波させるといり効果も生じること

-12-

部 8 図 (a) , (b) は従来工法によるガラス基板とT B T を形成したガラス基板との對止断面図、第 4 図はガラスファイバーがT B T を破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

 5・・TFT
 6・・当 秡用コンデンサ 7・

 ・液晶 21・・ガラス 基板 2 0 6・・IT 0

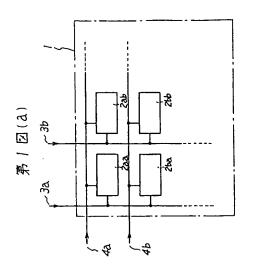
 207・・酸化膜 2 0 8・・IT 0 22・・対向ガラス 基板 23・・IT 0 41・・柱状 観気 総

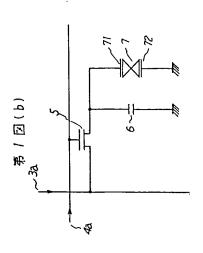
以 上"

出願人 セイコー電子工業株式会社

代理人 弁理士 最 上 務

AND STATE OF THE STATE OF THE STATE OF





第2回(a)

